平成２８年１１月１６日

委　員　各位

（独）日本学術振興会
情報科学用有機材料142委員会
委員長　　小出　直之
Ｃ部会主査　安達　千波矢

# 情報科学用有機材料第142委員会
# 「有機光エレクトロニクス部会　第73回研究会」開催通知

## −有機エレクトロニクス素子の光物性計測−

有機エレクトロニクス素子の材料開発やデバイス物理解明の観点から、光物性計測や光によるデバイス特性解析に高い関心が持たれています。今回の研究会では、当該分野における第一線の研究者の方々をお招きしてトピックスをご紹介していただきます。皆様ふるってご参加くださいますよう、御案内申し上げます。

１．日　時：　平成29年1月18日（水）　13:30 – 17:05

２．場　所：　東京理科大学　会場　PORTA神楽坂　７F　第二会議室
(http://www.townnote.jp/biz_10277239/map#tab-menu)
（ＪＲ・地下鉄「飯田橋」下車、徒歩約　５分）電話03-3260-0725（理窓会）

３．研究会プログラム：(敬称略)

1)「レーザー顕微分光の活用：単一分子からデバイスの分析まで」　(13:30 - 14:20)
立教大学理学部化学科　三井　正明

2)「有機EL薄膜の光学物性評価とデバイス内の光伝播制御」　(14:20 - 15:10)
山形大学大学院理工学研究科 有機材料システム研究科　横山　大輔

（ 休　　憩 ）

3)「分子修飾によるTADFの発現と逆項間交差のメカニズムの解明」　(15:25 - 16:15)
産業技術総合研究所　細貝　拓也

4)「光EFISHG法による有機EL素子の非破壊測定」(仮)　(16:15 - 17:05)
東京工業大学工学院　田口 大、間中 孝彰、岩本 光正

(追記)：　準備の都合がありますので、出欠のご都合を１２月２８日(水)までにお知らせ下さい。